

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 286 回委員会議事録

1. 日 時：平成 30 年 12 月 18 日 (火) 12:25-12:45

2. 場 所：THE KASHIHARA 2 階藤原

3. 出席者：近藤高志 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大沢裕一 (㈱東芝), 大見俊一郎 (東京工業大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 白木靖寛 (東京大学), 尾浦憲治郎 (大阪大学), 斉藤伸 (東北大学), 藤原康文 (大阪大学), 近藤博基 (名古屋大学), 久保田均 (産業技術総合研究所), 八瀬清志 (産業技術総合研究所), 木村滋 (財高輝度光科学研究センター), 吉川明彦 (千葉大学), 武山真弓 (北見工業大学), 宮崎照宣 (東北大学), 殿原浩二 (富士フイルム㈱), 林司 (日新電機㈱), 原直紀 (㈱富士通研究所), 北澤田鶴子 (シャープ㈱), 大久保裕夫 (㈱アルバック), 潮嘉二郎 (㈱ニコン), 東雲秀司 (東京エレクトロニクス㈱), 三浦博 (㈱リコー), 関淳志 (AGC㈱), 森山遼一 (凸版印刷㈱), 祖父江進 (㈱デンソー), 辻田卓司 (パナソニック㈱), 岡野愛 (大日本印刷㈱)

4. 配布資料

(1) 第 285 回委員会議事録 (案)

5. 議 事：

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認した。

◎審議事項

1. 2019 年 2 月研究会

北川委員より、2019 年 2 月の研究会の準備状況が説明された。

➤ 研究会テーマ「生体適合/非適合 薄膜・表面・界面」

日程：2019 年 2 月 28 日 (木)

委員会：12:00-13:00 (昼食付)

研究会：13:00-17:25

場所：キャンパス・イノベーションセンター(CIC)東京

2. 2019 年 4 月研究会

斉藤委員より、2019 年 4 月の研究会の準備状況が説明された。

➤ 研究会テーマ「新しい界面創成とデバイス開発」(191 委員会共催)

日程：2019 年 4 月 12 日 (金)

委員会：12:20-13:00 (昼食無)

研究会：13:00-17:40

意見交換会：17:50-

場所：東京大学本郷キャンパス山上会館

3. 2019 年度研究会テーマ

近藤委員長より、2019 年度のテーマ案が説明され、承認された。薄膜工学セミナーは、東京 (田町) にて 7 月 19-20 日もしくは 7 月 5-6 日に開催することが承認された。

2019 年度研究会予定（* 主担当）

[2019 年]

1. 6 月（東京）ALD/ALEt の最新薄膜技術：WG4
担当委員：*須田、東雲、霜垣、井上、武山
2. 7 月（東京）薄膜工学セミナー（薄膜の基礎から応用まで）
担当委員：*大見、近藤、田畑
3. 10 月（東京）エネルギーハーベスティング：WG1（183 委員会と共催）
担当委員：*杉山(正)、北川、原(通)、高井、岡野
4. 12 月（仙台）5G 関連薄膜技術：WG3
担当委員：*斉藤、濱村、関、杉山(弘)、浅野、大久保、久保田、殿原、藤原、大見

[2020 年]

5. 2 月（名古屋）2 次元層状薄膜の評価：WG4（141/154 委員会と共催）
担当委員：*須田、宮崎、竹中、木村、森本
6. 4 月（関西）センシング：WG2
担当委員：*徳田、堀、原(直)、殿原、八瀬、関谷、平野、林、北澤

4. その他

- (1) 近藤委員長より、東芝の委員が大沢裕一委員から原通子委員に交代されたことが報告された。
- (2) 近藤委員長より、学術振興会の協力会が赤字運営となっていることが報告された。

以上